

賞状

ゴルト・メダル
東京テクニウム21賞

「メタマテリアルを駆使した
プラスチックの先端的基盤技術の開発」

田中拓男殿

貴殿の首記に関する卓越した研究成果は
最先端工学であるメタマテリアル技術を
駆使して物質の透磁率を人工的に変化
させることでレンズの屈折率を飛躍的に
高めるというプラスチックの常識を破る
基盤技術を世界で初めて開発したもので
情報処理や次世代通信などの技術革新に
つながると期待されます

よって優れた科学者の顕彰のために創設
されたゴルト・メダル「東京テクニウム
21賞」に該当するものとしてこれを授与します

平成二十年四月十六日

東京テクニウム21

代表 老川祥

